

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。
 産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。
 産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
 E-mail: aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2015年 6月公開分 (42件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2015-100410	脳機能計測装置及び脳機能計測方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
2	特開2015-100415	活動量測定装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
3	特開2015-100784	ディーゼル酸化触媒の調製方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人 名古屋工業大学
4	特開2015-101033	遮熱シート状物および遮熱方法	n-tech株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
5	特開2015-101523	ブルシアンブルー型錯体ナノ粒子の合成方法及び該方法で合成されたブルシアンブルー型錯体ナノ粒子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
6	特開2015-101568	エステル化合物の製造方法	日立化成株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
7	特開2015-101569	再活性化触媒系の製造方法、及び再活性化触媒系を用いたエステル化合物の製造方法	日立化成株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
8	特開2015-101708	電場誘起複屈折性材料及び光学素子	国立研究開発法人産業技術総合研究所 DIC株式会社
9	特開2015-101739	溶融層の積層構造の製造装置、溶融層の積層構造の製造方法及び溶融層の積層構造	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社アスペクト
10	特開2015-102380	ヒ素検出方法及びヒ素検出紙	国立研究開発法人産業技術総合研究所 マイクロメモリジャパン株式会社
11	特開2015-103601	抵抗変化素子	国立研究開発法人産業技術総合研究所 シャープ株式会社
12	特開2015-103631	炭化珪素半導体装置および炭化珪素半導体装置の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
13	特開2015-103718	太陽電池モジュール検査装置	株式会社アトックス 国立大学法人長岡技術科学大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社戸上電機製作所
14	特開2015-105344	燃料製造装置及び燃料製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 明和工業株式会社
15	特開2015-105387	成膜方法、絶縁基板の製造方法、及びモジュール	中外炉工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
16	特開2015-105471	坑井掘削用PDCカッターおよび坑井掘削用PDCビット	国立研究開発法人産業技術総合研究所 三菱マテリアル株式会社
17	特開2015-106650	半導体装置	株式会社デンソー 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人金沢大学
18	特開2015-106688	表面張力を利用したスピン洗浄装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社プレテック
19	特開2015-106689	被処理体に臨んだ位置で加熱する加熱ウェット処理装置およびその方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社プレテック
20	特開2015-108932	太陽電池の電力配分回路	国立研究開発法人産業技術総合研究所 リソテック ジャパン株式会社
21	特開2015-109293	雰困気制御機構及び小型製造装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社バルサ
22	特開2015-109374	銅配線膜、配線基板及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
23	特開2015-109966	医療機器材料の製造方法及び医療機器材料	国立研究開発法人産業技術総合研究所 住友大阪セメント株式会社
24	特開2015-110230	脱硫剤及びその製造方法、並びに脱硫方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
25	特開2015-110497	種結晶保持部材、結晶製造装置及び結晶の製造方法	日立化成株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
26	特開2015-110564	概日リズム改善剤	マルハニチロ株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
27	特開2015-110617	アルケニルリン化合物、アルケニルリン化合物重合体、及びアルケニルリン化合物重合体	国立研究開発法人産業技術総合研究所 片山化学工業株式会社
28	特開2015-112537	可視光応答性組成物とこれを用いた光電極、光触媒、光センサー	国立研究開発法人産業技術総合研究所
29	特開2015-112538	可視光応答性組成物とこれを用いた光電極、光触媒、光センサー	国立研究開発法人産業技術総合研究所
30	特開2015-112539	可視光応答性組成物とこれを用いた光電極、光触媒、光センサー	国立研究開発法人産業技術総合研究所
31	特開2015-113271	多孔質セラミックス、多孔質セラミックスの製造方法および冷却装置	三井金属鉱業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
32	特開2015-113272	多孔質セラミックスの製造方法、多孔質セラミックス、セッターおよび焼成治具	国立研究開発法人産業技術総合研究所 三井金属鉱業株式会社
33	特開2015-113319	ロジウム触媒、およびこれを用いる光学活性化化合物の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
34	特開2015-113402	水性被覆材および塗装物	三菱レイオン株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
35	特開2015-113522	水素吸蔵合金およびニッケル水素電池	日本重化学工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
36	特開2015-114191	質量流量計	国立研究開発法人産業技術総合研究所
37	特開2015-115375	炭化珪素半導体装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
38	特開2015-115388	相変化メモリの製造方法および相変化メモリの初期化方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
39	特開2015-115502	ダイヤモンド半導体装置及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人金沢大学
40	特開2015-116171	受容体チロシンキナーゼに対する阻害剤のスクリーニング方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
41	特開2015-116551	リチウム回収剤用リチウムマンガニウム複合酸化物及びそれからなるリチウム回収剤、並びに該リチウム回収剤を用いたリチウム回収方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所

